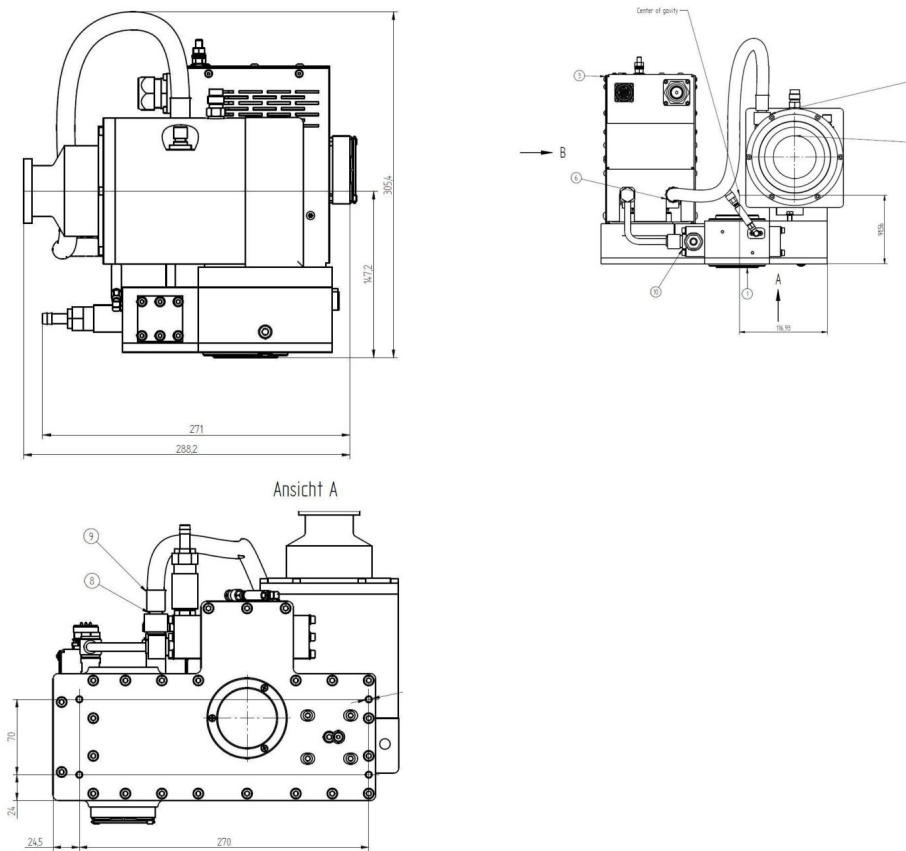


RADICAL PLASMA SOURCE (REMOTE PLASMA SOURCE) - MA3000C-403BB

Catégorie: Composants plasma



BILDERGALERIE



INFORMATION ADDITIONNELLE

Technologie	Source plasma à radicaux (Remote plasma Source)
Processus	Gravure et Dépôt (Revêtement)
Type de connexion de sortie	
Matériau Diélectrique	Saphir
Tension d'alimentation Nominal [V]	230 / 208
Puissance de sortie [W]	3000
Fréquence [MHz]	2450